

Processo Seletivo Simplificado OAB/MS e FUNDECT/MS 2023 resultado da 1ª e 2ª Chamada

Relação de Candidatos APROVADOS

Relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de bolsistas, tendo como origem a Parceria OAB/MS e Fundect/MS publicada no Diário Oficial Eletrônico do MS nº. 11.254, dia 30 de agosto de 2023, página 117, processo: 083/011.4101.

Neste consta também a lista de espera das vagas de Apoio Técnico e Estágio, os candidatos que foram citados serão convocados caso ocorra a desistência ou desligamento dos candidatos aprovados, os candidatos relacionados na lista serão chamados pela ordem de colocação, informo que as vagas de Desenvolvedor, Comunicação e Gerente de T.I não consta lista de espera e a vaga de orientador não foi preenchida, pois ocorreu ausência de candidatos com perfil para vaga nas configurações e necessidades atuais do projeto.

A Comissão Processo Seletivo informa que será lançado um novo Processo Seletivo Simplificado para a vaga de orientador.

Atenção: Aos bolsistas aprovados, as atividades presenciais serão iniciadas no dia 07 de novembro de 2023 e deverão se apresentar no LiTech-OABMS localizado na sede da OAB/MS localizada na Avenida Mato Grosso nº4700.

I – Quadro: Lista de Aprovados.

Nome	Vaga
1. Adria Almeida Vargas – 1ª Chamada	Desenvolvedor
2. Amanda Souza Silva Justino – 1ª Chamada	Apoio Técnico e Administrativo
3. Fernanda Brito Riveros Oliveira - 1ª Chamada	Apoio Técnico e Administrativo
4. Jhemilly Marquiza – 1ª Chamada	Estágio
5. Luan Lopes – 2ª Chamada	Desenvolvedor
6. Palmira Rizzo – 1ª Chamada	Comunicação
7. Pablo Cavalcante – 1ª Chamanda	Gerente T.I

II – Quadro lista de espera, vaga Apoio Técnico

Nome
1. Jennifer Ribeiro Pasquali – 2ª Chamada

- | |
|--|
| 2. Karine Marques Amado – 1ª Chamada |
| 3. Gleici Araujo Leite Fares - 1ª Chamada |

III – Quadro lista de espera, vaga Estágio

- | Nome |
|-------------------------------------|
| 1. Maria Ester Borges Fialka |

Campo Grande 27 de outubro de 2023.

Dayane Nascimento Fernandes Lupoli
Diretora-geral do LiTech-OABMS